科学研究費助成事業

平成 30 年 6月 18日現在

研究成果報告書

機関番号: 12601 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2016~2017 課題番号: 16K13830 研究課題名(和文)低温物性測定用20GPa級圧力発生装置の開発

研究課題名(英文)Development of new type high pressure apparatus for low temperature experiments

研究代表者

上床 美也(Uwatoko, Yoshiya)

東京大学・物性研究所・教授

研究者番号:40213524

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,700,000円

研究成果の概要(和文):これまで静水圧性の良い低温用圧力措置としてキュービックアンビル圧力発生装置を 開発し使用してきた。今回、より高い圧力下での測定を目指し、2段式(6-8型)圧力発生装置の開発を行った。試 料はキュービックアンビル圧力発生装置で使用してきたテフロンセルを用いると共に、ガスケットの新たな設計 を行った。電気抵抗測定による圧力校正を行った結果、GaPを用いた測定により、140トンの荷重で、23GPaを発 生出来ていることを確認した。

研究成果の概要(英文): Due to physical properties measurements under high pressure, two-stage (6-8) maluti anvil high pressure apparatus had been developed. In the sample space, a same Teflon cell has been used for cubic anvil cell with new gasket design. As a result of pressure calibration on the electrical resistivity measurements, it was confirmed that 23 GPa could be generated with a load of 140 tons by measurement of GaP material.

研究分野:高圧物性

キーワード: 高圧発生装置 低温高圧 マルチアンビル

3版



科学研究費助成事業研究成果報告書

1. 研究開始当初の背景

圧力は物質の電子状態を制御する有力な実 験手法として用いられている。高圧物性研究 において、再現性・信頼性のあるデータを取 得するには、圧力の質(静水圧性)が最も重要 となる。通常、静水圧は液体媒体を使用し発 生させるが、液体は高圧や低温で固化する。 我々は、より良い静水圧をより高い圧力まで 発生させられる、キュービックアンビル型圧 力装置(CAC)を用いた研究を行っている。こ の装置のアンビル材料や形状(先端サイズ) 等を工夫することにより、15 GPa までの圧力 を発生出来るように改良し、古くから研究さ れてきた MnP が高圧下で超伝導を示すことを 明らかにした。この発見は、従来型圧力発生 装置では実現不可能であったが、10 GPa 以上 まで安定して発生出来る装置を開発するこ とにより可能となった。

2. 研究の目的

本研究では多くの研究者が取り扱える、20 GPa 以上発生可能な高圧発生装置を設計・作 製し低温高圧における新たな研究領域の展 開を模索する。低温物性研究において、圧力 効果の研究は原子間距離を連続的に可変出 来る物理パラメーターとしてその重要性を 増している。より高い圧力、より低い温度で の複合環境下での物性測定は、各種相転移や 量子臨界現象を連続的に俯瞰することを可 能とし、非従来型超伝導や量子ゆらぎに起因 する新奇物性の発見を数多く行うことが可 能となり、新たな研究領域の展開に繋がる。 本研究では、新奇物性現象の発見を視野に入 れた物性研究を行うために、20 GPa 以上の静 水圧力を発生させるための装置開発および 物性測定方法の開発を目的とする。

3. 研究の方法

新たな2段式マルチアンビル式高圧発生装置 を設計・作製する。20 GPa 級の超高圧を安 定して発生させるためには、高強度の材料の 選定と高精度の加工技術が必要不可欠であ るが、1段目アンビル材料にはNiCrA1合金を、 2段目アンビルにはタングステンカーバイド 合金を用いる。作製した圧力装置を用いて室 温と低温における圧力校正を行い、その発生 圧力をチェックするとともに、測定端子の取 り出し条件を確立する。2段目アンビルは8 個あるので8本取り出せるように工夫し、端 子が増えたことで、ホール効果や、複数試料 の同時測定法の開発も行う。

4. 研究成果

初年度は、2 段式圧力発生装置の設計および テストを行い、最終的な加圧部分の設計を行 った。最初に設計したガイドブロックを用い て予備実験を行ったところ、内圧、7.7GPa を 発生出来たことを確認したが、120 トン程度 で破壊が起こった。この結果を基に強度計算 を再度行い、修正されたガイドブロックを作 製した。

図1に作製した2段式圧力装置の圧力発生 部の組立断面図を示す。上下に、<111>方向 図1:2段式圧力発生装置の組み立て断面図 に加圧出来るNiCrAl合金で作製したガイド ブロック、中心に立方晶の頂点をカットした タングステンカーバイト(WC)で作製した8個 のアンビルで構成された、スライディングブ



図1:2段式圧力発生装置の組み立て断面図

ロックがセットされている。 図2にスライディングブロックとその内部が 示されている。





図2:スライディングブロックとその内部

8 個のスライディングブロックの中心に MgO で作られたガスケットがセットされている。 ガイドブロックとスライディングブロック の絶縁は、FRP 板で確保されている。測定の ための電気的端子は、アンビルを通して確保 される。ガスケットに試料をセットした時の 写真を図3に示す。静水圧下で安定した測定 を行うため、試料をセットするためのガスケ ットの設計を行った。高温高圧下実験に使用 されているガスケットを参考にガスケット の製作を行ったが、抵抗測定用端子の取り出 し方に問題が生じ、スムーズな加圧が出来な いことが判明した。これまでの結果を参考に



図3:ガスケットに電気抵抗測定用試料 をセットした時の写真

新たなガスケットの設計を行った。テフロン セルをセットする穴、テフロンセルの中の測 定試料から、端子を無理なくアンビルに導け ることを確認し、ガスケットの最終設計とし た。



図 4:2 段式圧力発生部をセットした装置全 体の写真

同質の Mg0 ガスケットを量産するための、治 具の設計を行い、試行錯誤を繰り返し、最終 形状を決定した。同時にガスケットの更なる 最適化を行い、ほぼ同質のガスケットを毎回 作る方法を確立した。試料は、テフロンセル (内径:1.5mm、外径:2.0mm、高さ 2.5mm)の中 にセットされ、最大 8 個の端子を取り出すこ とが可能となっている。使用されているテフ ロンセルは、キュービックアンビル装置で使 用されているもの同じ大きさの物を使用し ており、キュービックアンビル圧力装置で、 測定出来ている物性測定は、本装置でも測定 可能と考えている。以上の圧力発生部を組み 立てた、装置の全体図を図4に示す。

次に室温において、加圧テストを兼ねた圧力 校正を行った。最終的に得られたガスケット を用いることにより、加圧成功率が格段に上 がった。以上で、基礎的なテストを終え、装 置の圧力校正を行った。圧力校正は、試料に Bi (2.55 GPa, 2.7GPa, 7.7GPa), Sn (9.2 GPa), Pb (13.7 GPa), ZnS (15.5 GPa), GaAs (18.3 GPa), GaP (23 GPa)を用いて、それぞれの圧 力誘起構造相転移に起因する電気抵抗の異 常を観測した。

以下に圧力校正で得られた,電気抵抗の圧力 依存性のグラフを示す。



図5:Biの電気抵抗の圧力依存性

図5は、Biの測定例である。3つの構造転移 にともなう抵抗の異常を11.1 ton、12.6 ton、 および36.6 tonの荷重で観測することが出来 た。これらの異常は、2.55 GPa, 2.7 GPa, 7.7 GPa での構造相転移に相当する。

図 6 に半導体物質 GaAs の測定例を示す。GaAs は、圧力誘起半導体-金属転移を 18.3GPa で 起こすことが知られている。図 6 で示されて いるように、この転移に起因する異常が、122



図 6: GaAs の電気抵抗の圧力依存性

トン以上の荷重を加えるとこにより発生していることを確認した。この他の測定結果をまとめた、圧力校正曲線を図7に示す。本研究により、130トン程度の荷重で20GPa以上を発生出来ることが明らかになった。これまでの同様な方式による装置開発DATAを参考に装置設計段階では、20GPaを発生させるのに500トン以上の荷重が必要であると予想されていた。しかしながら、本装置では予想の約1/3弱の140トン程度で、23GPaを



図7:2段式圧力発生装置の圧力校正曲線

発生出来ることが確認され、予想以上に圧力 効率が高いことが明らかになった。この圧力 効率の高さは、装置の性能すなわちガスケッ ト設計が優れていることを意味している。一 方、20 GPa 以上の圧力を発生させると、使用 しているアンビルの破壊が頻繁に起こった。 この現象を克服するためには、より 強度の 強いアンビル材料の選定が必要で有ること が明らかとなった。本研究により、20 GPa を 超える圧力下での低温物性測定装置を用い た物性測定が可能となった。

以上研究を進めると同時に、本研究用に製 作した、無冷媒超伝導磁石付きクライオスタ ットの冷却テストを行った。テストは、圧力 装置をセットした状態で行った。液体窒素で の予備冷却の後、液体ヘリウムを入れ、液体 ヘリウム温度での保持時間および磁場印加 テストを行った。結果は、何れも、設計時の 仕様を十分満足するものであり、本装置を用 いた多重極限下での物性測定が十分可能で あることかを確認した。

今後は、低温での測定を行っていく。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 件)

〔学会発表〕(計 件)

6. 研究組織

(1)研究代表者上床 美也 (UWATOKO Yoshiya)東京大学・物性研究所・教授

研究者番号:40213524

(2)研究分担者
郷地 順(GOUCHI Jun)
東京大学・物性研究所・助教
研究者番号: 20781280